## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## **Patent Abstracts of Japan**

T a

PO4CQ -016EP

PUBLICATION NUMBER : 06144874 PUBLICATION DATE : 24-05-94

APPLICATION DATE : 30-10-92 APPLICATION NUMBER : 04316214

APPLICANT: ASAHI GLASS CO LTD;

INVENTOR: MORIMOTO TAKESHI;

INT.CL. : C03C 17/25 B60J 1/00 C03C 27/12 E06B 5/18

TITLE : HEAT RAY REFLECTIVE FILM AND ITS PRODUCTION

ABSTRACT: PURPOSE: To obtain a heat ray reflective film with radio wave transmissivity by coating a

base with a liquid consisting mainly of electrically conductive oxide superfine particles,

ruthenium oxide and specific metal oxide(s) followed by heating.

CONSTITUTION: A coating liquid consisting mainly of (A) electrically conductive oxide superfine particles, (B) ruthenium oxide and (C) at least one kind of metal oxide selected from silicon oxide, titanium dioxide, zirconium oxide and aluminum oxide, is applied on a base followed by heating to obtain the objective heat ray reflective film. With this method, the final film has high surface resistivity, thereby being furnished with radio wave transmissivity. Therefore, decline in the advantages of radio wave receivers (e.g. antennas) due to the influence of conventional heat ray reflective films can be prevented, and incidence of heat rays into rooms can effectively be reduced without hampering the indoor use of communication equipment.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

BNSDOCID: <JP\_\_\_\_406144874A\_AJ\_>

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-144874

(43)公開日 平成6年(1994)5月24日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	广内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 3 C 17/25	Α	7003-4G		
B60J 1/00	Z	7447-3D		
C 0 3 C 27/12	L	7821-4G		
E 0 6 B 5/18				
			<b>4</b>	審査請求 未請求 請求項の数6(全 6 頁)
(21)出願番号	特願平4-316214		(71)出願人	000000044
				旭硝子株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)10月	∃30日		東京都千代田区丸の内2丁目1番2号
			(72)発明者	朝長浩之
			į.	神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
				旭硝子株式会社中央研究所内
			(72)発明者	吉塚 武司
				神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
				旭硝子株式会社中央研究所内
			(72)発明者	森本 剛
				神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
				旭硝子株式会社中央研究所内
			(74)代理人	弁理士 泉名 謙治

## (54) 【発明の名称】 熱線反射膜及びその製造方法

### (57)【要約】

【構成】アンチモン含有酸化錫や錫含有酸化インジウムといった熱線反射能を有する導電性酸化物を平均粒径100nm以下の超微粒子の状態で分散させた分散液に、ルテニウムキレート化合物と、微粒子表面被覆性及び被膜形成性を有するシリコン化合物、チタン化合物、ジルコニウム化合物、及びアルミニウム化合物のうち少なくとも1種を加えて得られるコーティング液を塗布した後加熱する。

【効果】被膜中で導電性粒子の接触が抑えられ、表面抵抗が高い熱線反射膜が形成される。これによって電波の透過を阻害することなく効率的に熱線を反射する被膜を得ることができる。

Ÿ,

1

#### 【特許請求の範囲】

i i

【請求項1】導電性酸化物の超微粒子と、酸化ルテニウ ムと、さらに、酸化珪素、酸化チタン、酸化ジルコニウ ム、及び酸化アルミニウムの中から選ばれる少なくとも 1種の金属酸化物とを主成分とする熱線反射膜であっ て、表面抵抗が20ΚΩ/□以上であることを特徴とす る熱線反射膜。

【請求項2】導電性酸化物の超微粒子として、100n m以下の平均粒径を有する、アンチモン含有酸化錫微粒 子または/かつ錫含有酸化インジウム微粒子を含み、酸 10 化物換算で、アンチモン含有酸化錫または/かつ錫含有 酸化インジウムを50重量%以上、酸化ルテニウムを3 重量%以上、酸化珪素、酸化チタン、酸化ジルコニウ ム、酸化アルミニウムの合計を10重量%以上含むこと を特徴とする請求項1記載の熱線反射膜。

【請求項3】導電性酸化物の超微粒子と、ルテニウム化 合物と、さらに、珪素化合物、チタン化合物、ジルコニ ウム化合物、アルミニウム化合物の中から選ばれる少な くとも1種とを主成分とするコーティング液を塗布した 後、加熱することによって熱線反射膜を製造することを 20 特徴とする熱線反射膜の製造方法。

【請求項4】ルテニウム化合物として、キレート配位子 と錯体を形成したルテニウム塩を含むことを特徴とする 請求項3記載の熱線反射膜の製造方法。

【請求項5】コーティング液が、Si(OR)。 R。、 Ti (OR) , L, Zr (OR) , L, A1 (O R) L. (ただし、m+n=4、 $m=1\sim4$ 、n=0 $\sim 3$ , u + v = 3,  $u = 1 \sim 3$ ,  $v = 0 \sim 3$ ,  $R = C_1$ ~C4 のアルキル基、L=配位子)、あるいはこれらの 求項3記載の熱線反射膜の製造方法。

【請求項6】表面に請求項1または2記載の熱線反射膜 が施されたガラス物品。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は自動車用ガラス、建材用 ガラス等に利用できる電波透過性能を有する熱線反射膜 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、熱線反射膜は窒化チタンや銀、ア 40 比較的好適に使用できる。 ルミニウム、といったような比較的導電性の高い物質を 蒸着やスパッタリング法などの乾式法でコートすること によって得られてきた。しかし、これらの方法でコート した熱線反射膜は表面の電気伝導度が高く、その性質上 電磁波遮蔽性の高いものとなり、電波が透過できないた めに室内アンテナやガラスプリントアンテナ、携帯電話 に対応できないという欠点があった。

【0003】また、窒化チタンや銀などをコートすると 可視光領域の反射率が高くなるために可視光透過率が低

う問題点もあるために、実際には反射防止膜が施されて 使用されていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は従来技術の有 する前述の問題点を解消し、電波透過性能を具備させた 熱線反射膜、及びその製造方法を提供することを目的と するものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、導電性 酸化物の超微粒子と、酸化ルテニウムと、さらに、酸化 珪素、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウ ムから選ばれる少なくとも1種の金属酸化物とを主成分 とする熱線反射膜であって、表面抵抗が20KQノ口以 上であることを特徴とする熱線反射膜、及び、導電性酸 化物の超微粒子と、ルテニウム化合物と、さらに、珪素 化合物、チタン化合物、ジルコニウム化合物及びアルミ ニウム化合物から選ばれる少なくとも1種とを主成分と するコーティング液を塗布した後、加熱することによっ て熱線反射膜を製造することを特徴とする熱線反射膜の 製造方法を提供するものである。

【0006】本発明においては、熱線反射膜が室内に入 る電波や室内の通信機材から発信される電波を遮蔽しな いようにするために、熱線反射膜としては20ΚΩ/□ 以上、好ましくは1MΩ/□以上の表面抵抗値を有する ことが必要である。送受信する電波がFM、AM、T V、電話等の目的により対応して必要な熱線反射膜の表 面抵抗値の下限が若干異なるが、1 ΜΩ/口以上であれ ばこれらのどの目的にも十分に対応できる。

【0007】本発明における熱線反射膜は、導電性薄膜 重合体のうち少なくとも1種を含むことを特徴とする請 30 によって熱線反射性能を発現するドルーデミラータイプ の従来の熱線反射膜の電磁波遮蔽特性を消失させるべ く、導電性酸化物の超微粒子を被膜中で高度に分散させ ることによって、導電性粒子どうしのコンタクトを制限 し、それにより表面抵抗を高めたことを特徴としてい る。

> 【0008】本発明における導電性酸化物の超微粒子と しては、アンチモン含有酸化錫(ATO)、錫含有酸化 インジウム(ITO)等が利用できるが、経済性、化学 的耐久性、再現性等から考えてアンチモン含有酸化錫が

> 【0009】導電性酸化物の超微粒子の分散媒、分散法 は特に限定される物ではなく種々使用可能である。例え ば、水あるいはアルコール等の有機溶媒中に導電性酸化 物超微粒子を添加し、酸あるいはアルカリを添加しpH を調整した後、コロイドミル、ポールミル、サンドミ ル、ホモミキサー等の市販の粉砕器や超音波分散器など により分散させて得ることができる。

【0010】分散液中の導電性酸化物超微粒子の平均粒 径は100 n m以下となっていることが好ましい。好ま 下し、そのままでは自動車用のガラスには使えないとい 50 しくは50 nm以下、特に好ましくは20 nm以下であ

ることが望ましい。100nmを超える粒径を有する粒 子を用いると被膜の透明性を阻害するおそれがあり、ま た被膜強度にも悪影響を与える。またこの分散液はアル コール、水などで任意に希釈して用いることができる。

【0011】本発明において、酸化ルテニウムは、それ 自身導電体であるが、可視光領域〜近赤外領域に非常に 強い吸収を有しているために、表面抵抗値に影響を与え ない程度のごく少量を添加することによって日射透過率 (JIS-R3106)の低減に大きく寄与する。

【0012】本発明における塗布液中のルテニウム化合 10 物には、βージケトンなどのキレート配位子と錯体を形 成したルテニウム塩を使用することが重要である。キレ ート安定化されていないルテニウム化合物を使うと、そ れら無機ルテニウム化合物は加熱により分解して揮発し やすいために、加熱後のルテニウム量が仕込量に対して 著しく低くなり、所望の透過率の低減効果が得られない し、またその効果の再現性も乏しくなる。使用するルテ ニウム塩には、塩化ルテニウム、硝酸ルテニウムなどが あるが、経済性、入手しやすさ等を考慮すると塩化ルテ ニウムが比較的好適に利用できる。

【0013】ルテニウム化合物のキレート錯体は、ルテ ニウム塩に配位子となる有機化合物を反応させることに よって容易に得られる。この反応は有機配位子が液体 (アセチルアセトンなど)であれば無溶媒で行ってもよ いし、また生成物の溶剤となる有機溶媒中で行ってもよ い。反応が進みにくい時には、加熱するなどして反応を 促進させることもできる。

【0014】ルテニウムキレート錯体の配位子(しとす る)の数はL/Ruのモル比で1~3にするとよい。配 合物が揮発しやすくなるし、またこれより多くてもルテ 二ウムと反応できないために無駄となる。

【0015】本発明のコーティング液は、上記の導電性 酸化物の超微粒子の分散液と、ルテニウムキレート化合 物と、それにパインダ成分としての珪素化合物、チタン 化合物、ジルコニウム化合物、アルミニウム化合物から 選ばれる少なくとも1種を含む溶液とを混合し、所望の **没度にアルコールなどの有機溶剤で希釈することによっ** て得られる。

(OR) Lu, Zr (OR) LuAl (OR) Lv (ただし、m+n=4、 $m=1\sim 4$ 、 $n=0\sim 3$ 、u +v=3,  $u=1\sim3$ ,  $v=0\sim3$ ,  $R=C_1\sim C_4$ アルキル基、L=βージケトンなどのキレート配位子、 ステアリン酸などのアシレート配位子から選ばれる少な くとも1種の配位子)、あるいはこれらの重合体のうち 少なくとも1種、あるいはそれらの部分加水分解物を含 む溶液と、キレート配位子と蜡体を形成したルテニウム 化合物を含んだ溶液を導電性酸化物の超微粒子分散液に 添加するのが好ましい。

【0017】これらの金凮有機化合物は、パインダとし て働くばかりでなく、コーティング液中で酸化物粒子表 面の水酸基と結合して酸化物粒子のまわりを覆うため に、液中での酸化物粒子の分散性を高め、また被膜とな ったときの高抵抗化に有効に働く。

【0018】導電性酸化物超微粒子としてアンチモン含 有酸化錫を用いる場合、20ΚΩ/口以上の表面抵抗を 付与させて電波透過性能を持たせ、かつ熱線反射性能を 有する膜を形成するための好ましい膜組成比としては、 酸化物換算(重量%)でATO:RuOz:MOz = 5  $0 \sim 90:3 \sim 10:10 \sim 47$  (MO, LISIO, T iO<sub>2</sub> , ZrO<sub>2</sub> 、Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> の合計を示す。) であ る。導電性粒子がこの組成比より少ないと有効な熱線反 射性能を具備することができず、また多いと膜強度が低 下するので好ましくない。また、酸化ルテニウムがこれ より少ないとルテニウムの吸収を日射透過率の低減に寄 与させることができず、これより多くなると表面抵抗値 の低下や膜強度の低下を招くおそれがある。

【0019】また、電波透過熱線反射膜形成用のコーテ 20 ィング液には、総固形分量が溶媒に対して1~30重量 %であることが好ましい。

【0020】本発明における基体ガラスとしては、自動 / 車用、建築用ガラスとして通常使用されているソーダラ 📑 イムシリケートガラスからなる普通板ガラス、フロート 板ガラスなどが使用でき、またより熱線遮蔽性能を持た せるために熱線吸収ガラスを使用することもできる。

【0021】本発明においては、上述の導電性酸化物の 超微粒子の分散液に、バインダ成分である金凮有機化合 物を添加したコーティング液を塗布した後、加熱するこ 位子がこれより少ないと、前述したようにルテニウム化 30 とによって電波透過性能を有する熱線反射膜を形成す る。基体への塗布法は特に限定される物ではなく、スプ レー法、ディップ法、ロールコート法、メニスカスコー ト法、スピンコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印 刷法等が利用できる。

> 【0022】また、熱線反射膜の膜厚は500Aから1 μmが好ましく、それ以下では熱線反射性能が劣り、そ れ以上では被膜の可視光線透過率が減少し、透明性が損 なわれるので好ましくない。

[0023]

【0016】具体的には、S1(OR)。R.、T1 40 【実施例】以下に実施例により本発明を具体的に説明す · るが本発明はこれらの実施例に限定される物ではない。 以下の実施例及び比較例において、得られた膜の評価方 法は次の通りである。

【0024】1)表面抵抗值

ハイレスタ抵抗測定器(三菱油化製)により膜表面の表 面抵抗値を測定。

2) 電波透過性能

ネットワークアナライザー(ヒューレットバッカード社) 製)を用いて45MHz~1GHzの周波数帯での膜に 50 よる減衰率を測定。

**—429—** 

#### 【0025】3)熱線遮蔽性能

分光光度計(日立製作所製)により340~1800n mの透過率を測定し、JIS-R3106に従って日射 透過率(Te )、可視光透過率(Tv )を算出し、基材 ガラスとの透過率の差(AT: 、AT: )、及びその比  $(\Delta T_{!} / \Delta T_{!})$  をもって評価した。

【0026】 [実施例1] Sbを9mol %含有する酸化 錫超微粒子(ATOという、以下同じ。平均粒径10 n m) 30gをKOH水溶液70g中に添加してサンドミ ルで 4 時間撹拌分散させた後90℃で 1 時間加熱解膠 10 し、希釈後イオン交換したものを固形分20重量%まで 濃縮した(A液)。塩化ルテニウム結晶(ルテニウム含 有量:38%) にアセチルアセトンをルテニウムに対し て2倍モル量添加して90℃で1時間加熱し、ルテニウ ムキレート錯体を得た(B液)。

【0027】けい酸エチル重合物(多摩化学工業社製、 商品名シリケート40)10重量部にエタノール(61 重量部)、H2 O (9重量部)、HC1 (0.02重量 部)を加えて加水分解を行った(C液)。A液、B液、 C液をATO: RuO2: SiO2 = 60:7:33 20 にF液を用いる以外は実施例2と同様に行った。 (重量比)となるように混合し、エタノールで酸化物換 算総固形分量で5重量%となるように希釈してコーティ ング液を得た。

【0028】このコーティング液を厚さ2mmのフロー トガラス板にスピンコーターを用いて500rpm、3 0秒で塗布した後180℃の乾燥器で10分乾燥し、5 0 0 ℃の電気炉で3 0 分間焼き付けてコート膜を得た。 得られたコート膜の膜厚は2200人、表面抵抗値は4  $M\Omega/\Box$ ,  $\Delta T_R = 2.2\%$ ,  $\Delta T_V = 1.1\%$  respectively. 5 MHz~1 GHz での減衰率を測定したところ、全帯 域にわたって0dBであった。

【0029】[実施例2~5]A液を限外濾過装置によ って固形分40%にまで濃縮した(D液)。ジルコニウ ムアセチルアセトンプトキシド(Zr(Cs H, Oz) 2 (OC4H₂)₂のエタノール溶液にH₂OをZrに 対して16mol比、HCI(36.5%)をZrO2 に対して5重畳%添加してZrO2 換算で10重量%の 溶液とした(E液)。

【0030】実施例1に示されるB、C液、及びD液、 E液を用いて、ATO:RuO2 ZrO2:SiO2 が **重量比で表1の組成となるように混合し、イソプロパノ** ールで固形分10重量%となるように常興してコーティ ング液とした。得られたコーティング液を用いて、図1 に示すようなディップコーティング装置で、片面をマス キングした厚さ4mmのフロート板ガラス上に20cm /分の速度で引き上げ塗布し、150℃の乾燥器で5分 間乾燥させた後600℃で5分間焼き付けを行った。結 果を表2に示す。

[0031] 【表 1 】

MNo.	ATO: RuO <sub>2</sub> : ZrO <sub>2</sub> : SiO <sub>2</sub>
実施例 2	55:9:6:30
実施例 3	58:7:5:30
実施例4	67:6:6:21
実施例 5	67:3:6:25
	実施例 2 実施例 3 実施例 4

6

【0032】 [実施例6] チタニウムアセチルアセトン イソプロポキシド(Tl(CsH,O2)2(OC3H , ) 2 とアルミニウムエチルアセトアセテートジイソプ ロポキシドA l (C<sub>6</sub> H<sub>9</sub> O<sub>3</sub> ) (OC<sub>3</sub> H<sub>7</sub> ) 2 をT I/Al=1/4 (モル比)となるように混合しエタノ ールで希釈した後、H2 OをTi+A1に対して8モル 比、HCl (36.5%) をTiO2 +Al2 O3 に対 して20重量%添加して酸化物換算固形分10重量%の 溶液とした(F液)。実施例2に示されるE液のかわり

【0033】得られたコート膜の膜厚は2000A、表 面抵抗は $2M\Omega/\Box$ 、熱線遮蔽性能は $\Delta T_8 = 25%$ 、  $\Delta T_{V} = 1.2\%$  rbock ( $\Delta T_{E} / \Delta T_{V} = 2.1$ ). 電波透過性は、測定した45MIIz~1GIIzの全帯域 にわたって減衰率は0dBであった(表2参照)。

【0034】[比較例1]窒素/Ar雰囲気中でチタン ターゲットを用いて反応性スパッタリングによりTiN 膜を形成した。得られた膜の膜厚は200A、表面抵抗 は500Ω/□、熱線遮蔽性能はΔTε=14%、ΔT  $(\Delta T_{\ell} / \Delta T_{\nu} = 2.0)$ 。また、電波透過性は、 $4~30~\nu = 1.3$ %であった( $\Delta T_{\ell} / \Delta T_{\nu} = 1.1)。電波$ 透過性は、80MHz(FMラジオ波帯)、220MH z(VHFテレビ波帯)、620MHz(UHFテレビ 波帯)、900MH2(携帯電話使用帯)での減衰率を 測定したところ、それぞれ-0.5dB、-1.0d B、-2. 5dB、-4. 0dBであった(表2参 照)。

> 【0035】[比較例2]実施例2に示されるコーティ ング液で、ルテニウム源のB液のかわりに塩化ルテニウ ムをエタノールに溶解した溶液(ルテニウム含有量10 40%) を用いる以外は実施例2と同様に行った。得られた コート膜は肉眼で判別できるくらいに可視光の透過率に **ムラが生じ、その膜厚は2000A、表面抵抗は25M**  $\Omega/\Box$ 、熟線遮蔽性能は $\Delta T_{\ell} = 5 \sim 8 \%$ 、 $\Delta T_{\ell} = 3$  $\sim 5\%$  rboth  $(\Delta T_{\ell} / \Delta T_{\nu} = 1.6 \sim 1.7)$ (表2参照)。

[0036]

【表2】

<del>--430--</del>

~'* '		膜厚	表面抵抗値	ΔTε	ΔT <sub>v</sub>	ΔT <sub>E</sub> /	滅衰2		释∕dB	
		(A)	(Ω/□)	(%)	(%)		60°	220*	620°	900*
実	1	2200	4M	22	11	2. 0	0	0	0	0
施	2	2000	56M	27	14	1.9	0	0	0	0
例	3	2200	40M	21	10	2.1	0	0	0	0
	4	1900	6M	19	9	2.1	0	0	0	0
	5	2000	16M	15	7	2.1	0	0	0	0
	6	2000	3M	25	12	2. 1	0	0	0	0
比	1	200	500	14	13	1.1	-0.5	-1.0	-2.5	-4.0
較	2	2000	25M	8	4	2.0	0	0	0	0
451										

\*: MZ を示す

【0037】上記試験結果からも明らかなように、本発 明による熱線反射膜によれば、表面抵抗値を下げること 20 射を有効に減じることができる。 なく熱線を有効に遮蔽することができる。また、可視光 線透過率は日射透過率に比較して低下しないため、可視 光線透過率を確保したい部位(例えば、自動車用窓ガラ ス等)への適用も可能となる。

## [0038]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、高い 表面抵抗を有する熱線反射膜を形成させることができる ため、それにより電波透過特性を具備させられる。した がって、熱線反射膜の影響による電波受信体(アンテナ など)の利得の低下を防止することができ、室内での通 30

信機器の使用を妨げることなく、かつ熱線の室内への入

### 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例2~5に用いたディップコーティング装

8

## 【符号の説明】

1:ガラス基板

2:液だめ

3:塗布液

4:フード

5:プーリー



